

Studies on preparation of titanium oxide thin film via titanium chloride precursor for application in pH sensing

蔡景隆、姚品全

E-mail: 9601179@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

In this study, the titanium chloride was used as the precursor for the TiO₂ thin films over ITO glass as the extended gate pH sensing structures by sol-gel method. The as-synthesized TiO₂ stock solution was spin-coated uniformly onto the ITO glasses at 5000rpm followed by oxygen-rich annealing at 300~500 °C. The prepared films were characterized by X-ray diffraction(XRD) and scanning electron microscope (SEM). Besides, the H⁺ ions sensing properties were evaluated by a Keithley 236 source measure. The results show that the sensitivity of the ITO/glass sensing structures was increased from 80.92 μA/pH to 122.21 μA/pH as the annealing temperature is increased from 300 °C to 500 °C while the sensitivity of the TiO₂/ITO/Glass structure is declined to 78.01 μA /pH from 68.96 μA /pH as the annealing temperature is increased from 300 °C to 500 °C. Two important factors are investigated in more detail: (1).the difference in sensing properties for the identical sensing structures by different precursor. (2).the influences of sensor processing parameters, such as the annealing temperature, the O₂ ambient/duration in pH sensitivity

Keywords : Sol-Gel ; Extended Gate ; Sensor ; pH ; titanium chloride

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 授權書	iii	中文摘要
iv 英文摘要	v	誌謝
. vi 目錄	vii	圖目錄
錄	x	表目
xii 第一章 前言 1.1研究動機	4	
1.2研究流程及架構	5	1.3預期結果
材料簡介及製備原理 2.1溶膠-凝膠法之介紹	11	2.1.1 四氯化鈦於水溶液中的水解縮合行為 .
12 2.1.2分電荷理論	12	2.1.3水解反應
14 2.1.4縮合反應	15	2.2成膜製程分析
鍍膜	19	2.2.2退火前加熱的處理
對晶相的成長	20	2.2.3退火溫度 .
20 2.2.4通入氣體作退火	21	2.3二氧化鈦之介紹 .
21 2.4二氧化鈦之應用	26	第三章 理論討探 3.1理論分析 .
28 3.2 感測材料之選擇	32	3.3延伸式閘極之理論
分析	32	3.3.1電雙層理論
32 3.3.2吸附鍵結模型	33	3.3.3延伸式閘極之理論
34 3.3.3感測度之定義	36	第四章 實驗方法與量測 4.1溶膠-凝膠法
之配製	38	4.1.1實驗藥品
38 4.1.2配製流程	38	4.2性質分析儀器
38 4.2.1 X-Ray Diffraction (XRD) 分析	40	4.2.1 X-Ray Diffraction (XRD) 分析 .
40 4.2.2 Scanning Electron Microscope (SEM)分析	40	4.2.3電性量測
40 4.3基板清潔及爐管退火	41	4.3.1清潔基板
41 4.3.2爐管退火	41	4.3.2爐管退火
41 4.4溶膠-凝膠法二氧化鈦分析	42	4.4.1 X-Ray Diffraction (XRD) 分析 .
42 4.4.2Scanning Electron Microscope (SEM)分析	44	4.4.2Scanning Electron Microscope (SEM)分析 .
44 4.5延伸式閘極之氫離子場效電晶體之研究	45	4.5延伸式閘極之氫離子場效電晶體之研究 .
45 4.5.1感測元件之封裝	45	4.5.1感測元件之封裝
45 4.5.2量測系統之建立	45	4.5.2量測系統之建立 .
47 4.6以二氧化鈦作為氫離子感測薄膜之電性量測	49	4.6以二氧化鈦作為氫離子感測薄膜之電性量測 .
49 4.6.1不同退火溫度對感測度之影響	49	4.6.1不同退火溫度對感測度之影響 .
51 4.6.2退火時間的長短對感測度之變化	54	4.6.2退火時間的長短對感測度之變化 .
54 第五章 結論	54	第五章 結論
58 參考文獻	58	參考文獻
59		

REFERENCES

- [1]王仁澤，”環境與工業毒物學”，高立圖書有限公司，pp309-335，1996。
- [2]劉靜宜，徐瑞薇，汪永璞，周定，彭安，“環境工程學”，科技圖書股份有限公司，pp11-48，1991。
- [3]金鑒明，周富祥，“環境科學概論”，科技圖書股份有限公司，pp174-175，1993。

- [4]張文雄，”高雄農田水利會轄區(二仁溪，灣裡圳)灌溉用水污染防治專案規畫研究”，財團法人曹公農業水利研究發展基金會，pp6-1-6-10，1996。
- [5]M. Yuqing, C. Jianrong, F. Keming, New technology for the detection of pH, Journal of biochemical and biophysical methods, Vol.63, pp.1-9, 2005.
- [6]A. Topkar and R. Lal, Effect of electrolyte exposure on silicon dioxide in electrolyte-oxide-semiconductor structures, Thin Solid Films, Vol.232, pp.265-270, 1993.
- [7]B. D. Liu, Y. K. Su, and S. C. Chen, Ion-Sensitive field-effect transistor with silicon nitride gate for pH sensing, Int. J. Electronics, Vol.67, pp.59-63, 1989.
- [8]T. Matsuo, M. Esashi, Method of ISFET fabrication, Sensors and Actuators, Vol.1, pp.77-96, 1981.
- [9]武世香，虞惇，王貴華，化學量傳感器，傳感器技術，第一期，pp.57-62, 1990.
- [10]J. Van Der Spiegel, I. Lauks, P. Chan, and D. Babic, Sensors and Actuators, Vol.4, pp.291-298, 1983.
- [11]林信益、鄭阿全、蔡翠菊，儀器分析實驗，高立圖書有限公司，pp.144-150，1995。
- [12]P. Falaras, A. Hugot-Le Goff, M. C Berhard, A. Xagas, Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 64, pp.167, 2000.
- [13]胡賀捷，在氧化鋁板上製備二氧化鈦薄膜的研究，台灣大學化工所，碩士論文，2000。
- [14]A. R. Phani, S. Santucci, Materials Letters , Vol. 47, pp. 20, 2001.
- [15]胡賀捷，在氧化鋁板上製備二氧化鈦薄膜的研究，國立台灣大學化學工程研究所碩士論文，2005。
- [16]S. H. Jung, S. W. Kang, Jpn.J.Appl.Phys , Vol. 40, pp. 3147, 2001.
- [17]陳陵援，儀器分析，三民圖書有限公司，pp.276-279, 1993.
- [18]周德瑜，四氯化鈦之控制水解研究，中央大學化學工程所，碩士論文，2001。
- [19]K. Terabe, K. Kato, H. Miyazaki, S. Yamaguchi, A. Imai, Y. Iguchi, Microstructure and crystallization behaviour of TiO₂ Precursor by the sol-gel method using metal alkoxide, J. Mater. Sci., Vol. 29, pp.1617-1622, 1994.
- [20]李明智，以溶膠-凝膠法製備二氧化鈦應用於延伸式閘極氫離子感測場效電晶體，大葉大學電機工程研究所碩士論文，。
- [21]葉志揚，以溶膠-凝膠法製備二氧化鈦觸媒及性質鑑定，國立台灣大學化學工程研究所，台北市，pp.12-22，1999。
- [22]H. Sakamoto, J. Qiu, A. Makishima, The preparation and properties of CeO₂-TiO₂ film by sol-gel spin-coating process, Science and Technology of Advanced Materials, vol.4, pp.69-76, 2003.
- [23]S.M. SZE, Semiconductor devices physics and technology, pp.439-440, Wiley, New York,1985.
- [24]莊達人，VLSI 製造技術，高立圖書有限公司，pp.371-372, 1996。
- [25]曾俊元，PLZT光電陶瓷薄膜製作、微結構、特性和應用研究，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，pp.21-32, 1993。
- [26]簡國明，洪長春，吳典熹，王永銘、藍怡平，奈米二氧化鈦專利地圖及分析 Titanium Dioxide，行政院國家科學委員會科學技術資料中心，pp.18-24, 2004。
- [27]D. A. Neamen, Semiconductor physics and devices:basic principles, McGraw-Hill, New York, pp.486-490, 2003.
- [28]江榮隆，非晶形三氧化鎢場效型離子感測元件之研究，國立雲林技術學院，碩士論文，1997。
- [29]武世香，虞惇，王貴華，化學量傳感器，傳感器技術，第二期，pp.53-58，1991。
- [30]廖嵐彬，二氧化鈦酸鹼離子感測場效電晶體元件與積體化讀出電路之研究，國立雲林科技大學，2003。
- [31]L. K. Meixner, S. Koch, Simulation of ISFET operation based on the site-binding model, Sensors and Actuators B, Vol.6, pp.315-318, 1992.
- [32]牛蒙年，丁辛芳，童勤義，氧化物-電解溶液界面的表面基吸附模型研究，半導體學報，第17卷，第6期，6月，pp.458-463，1996。